**DERWENT-**

1987-294685

ACC-NO:

**DERWENT-**

198742

**WEEK:** 

**COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD** 

TITLE:

Optical recording medium - includes protective

layer of ethylene!-ethyl acrylate! copolymer

**PATENT-ASSIGNEE:** CANON KK[CANO]

**PRIORITY-DATA:** 1986JP-0046235 (March 5, 1986)

**PATENT-FAMILY:** 

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-

IPC

JP 62205552 September 10, N/A 005 N/A

A

1987

**APPLICATION-DATA:** 

PUB-NO APPL- APPL-NO APPL-DATE

**DESCRIPTOR** 

JP N/A 1986JP- March 5,

62205552A 0046235 1986

INT-CL (IPC): B41M005/26, G11B007/24

11/6/2006, EAST Version: 2.1.0.14

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 62205552A

## **BASIC-ABSTRACT:**

Medium has optical recording layer on substrate and (2) protective layer mainly comprising ethylene-ethylacrylate copolymer on the optical recording layer.

**ADVANTAGE - Recording sensitivity and protecting property are improved.** 

In an example, **SiO protecting** layer was <u>vapour</u>-deposited in thickness of 900 Angstroms on spiral guide pit-provided polycarbonate substrate GeTbFeCo optical recording layer was RF-sputtered in a thickness of 700 Angstrom on the **SiO** layer. Resin mixt. of ethylene-ethyl <u>-acrylate</u> copolymer and paraffin wax (7.3 by wt.%) was molten with heat and coated in a thickness of 30 um on the GdTbFeCo layer by a roller coater. The resin coated layer was instantly <u>cooled</u> to give <u>protective</u> layer. Ethylene-ethylacrylate had moisture resistance, oxidn. resistance and low heat conductivity, so that recording energy was maintained and recording sensitivity was improved. The ethylene-ethylacrylate copolymer was composed of 9:1-6:4 by monomer ratio.

CHOSEN-

Dwg.1,2/4

**DRAWING:** 

TITLE-TERMS: OPTICAL RECORD MEDIUM PROTECT LAYER
POLYETHYLENE ETHYL POLYACRYLATE
COPOLYMER

COPOLYMER

**DERWENT-CLASS:** A89 G06 P75 T03 W04

CPI-

A04-F06E4; A04-G08A; A12-L03C; G06-A08; G06-C06;

CODES:

G06-D07; G06-F04;

EPI-

T03-B01C; W04-C01;

**CODES:** 

# **POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:**

Key Serials: 0231 0241 3158 0495 3020 0544 1292 2368 2431

2440 2482 3240 2499 2510 2551 3251 2599 2654

2665 2718 2729 2809 2851

Multipunch

014 034 04- 041 046 047 074 076 081 083 143 155

Codes:

157 158 247 27& 369 395 431 437 445 466 472 477

506 509 53& 532 533 535 541 575 596 604 606 63&

649 658

## SECONDARY-ACC-NO:

**CPI Secondary Accession Numbers:** 

C1987-125273

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1987-220434

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 205552

@Int\_Cl\_4

願

人

の出

識別記号

キャノン株式会社

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)9月10日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 B-8421-5D V-7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

匈発明の名称 光学的記録媒体

②特 願 昭61-46235

②出 願 昭61(1986)3月5日

⑩発 明 者 高 野 ・ 勝 彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

邳代 理 人 弁理士 若 本 忠

明 和 胡

1. 発明の名称

光学的記錄媒体

2.特許請求の範囲

1.基板上に光学的記録層が設けられている光学的記録媒体において、該記録層状にエチレン・エチルアクリレート共直合体を主成分とする保護膜が形成されていることを特徴とする光学的記録媒体。

2.前記保護版がエチレン・エチルアクリレート共 重合体とワックス状炭化水素との混合物である特 許請求の範囲第1項記載の光学的記録媒体。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光ビームにより記録、再生を行なうことが可能な光学的記録媒体に関する。特に、記録層の保存安定性の向上を目的として記録層上に形成される保護膜に関するものである。

(従来の技術)

従来より、光ディスクに用いられる光メモリー

材料としては希上類一遷移金属の合金薄膜、非晶 質から結晶質への相転移を利用したカルコゲン化 合物等の還元性酸化物漆膜、ヒートモード記録媒 体、サーモブラスチック記録媒体等が知られてい る。例えば、希土類-遷移金属の合金薄膜で形成 される光磁気記録媒体としてては、MnBi.MnCuBi などの多結晶薄膜、GdCo,GdFc,TbFe,DyFe,GdTbFe, TbDyFe,GdFeCo,TbFeCo,GdTbCo などの非晶質療 膜、GdlGなどの単結晶薄膜などが知られている。 これらの薄膜のうち、大面積の薄膜を室温近傍の 温度で製作する際の製膜性、信号を小さな光然エ ネルギーで書き込むための書き込み効率、および 出き込まれた信号をS/N 比よく読み出すための読 み出し効率を勘案して、最近では前記非品質薄膜 が光斑気記録媒体として低れていると考えられて いる。特に、GdTbFeはカー回転りも大きく、 150 ℃前後のキューリー点を持つので光磁気記録 媒体として放適である。

しかしながら、一般に GdTbFc等の光磁気記録媒体をはじめとする磁気記録媒体に用いられる非品

質量性体は耐食性が悪いという欠点を持っている。すなわち、大気、水源気に触れると磁気特性が低下し、最終的には完全に酸化されて透明化するに至る。

このような欠点を除くために、従来から光メモリー材料局の上に SiO, 、SiOなどの無機系の保護局を設けることが提案されている。しかしながら、SiO、SiO、等の無機物の保護局は疾者、スパッタ等の真空装置を使って成限しなければならず、又その成股にも時間がかかる為設備投及となって成股にものとなり、記録媒体のコストを上昇させる原因となっている。また、これが許さ込み感度物の保護限は有機物に比べると然伝導率が高く、メモリー材料版への記録時に、保護限側に改造してしまうエネルギーが多く、これが許き込み感度を低下させる原因となっていた。

また有機材脂を保護順として記録別上に塗布することも試みられているが、 従来試みられている 树脂には、以下に記載するような問題があった。まず初めにアクリル树脂、エボキシ树脂、ウレタ

本発明において、基板としては、ガラス: アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂等のブラスチックが用いられる。

本発明において、光学的記録層とは、光メモリー材料圏だけを意味するのではなく、必要に応じて光メモリー材料圏の上および/または下に、下地層、反射防止層、反射層、干渉圏、本発明で用いる保護膜以外の材料で構成される保護層跡を適宜数けることによって構成される層全体をも意味する

基板上に上記光学的記録圏を設けるには上記各 間を順次その物性に応じた圏形成手段、たとえば スパッタリング法、真空族者法などにより租所し てゆく。

本発明の光学的記録媒体を形成するには、上述の方法で記録層を設けたのち、その上にエチレン・エチルアクリレート共重合体を主成分とする保 波順を形成するのであるが、エチレン・エチルア クリレート共重合体は禁可電性樹脂であるので、 それを加熱溶融し、記録層上にロールコーター、 ン樹脂等を保護服とした場合には上記樹脂から記録的を買す物質が記録的へ拡散して来て記録的の劣化を促進する。またアクリル樹脂、シリコーン樹脂、塩化ビニル等を保護限にした場合には、保護膜の耐湿性が悪く保護膜としての機能をはたすまでに至らない。また、上記樹脂を使用した場合には塗布後樹脂が硬化するまでに時間がかかり、製造コストアップの原因になっていた。

## (発明が解決しようとする問題点)

本発明は以上の問題点を解決するためになされたものであり短時間でしかも簡単な操作で形成しえて、かつ番き込み感度の低下が少ない耐食性保護膜を有する光学的記録媒体を提供することを目的とする。

## (問題点を解決するための手段)

本発明は基板上に光学的記録層が設けられている光学的記録媒体において、該記録刷上にエチレン・エチルアクリレート共取合体を主成分とする保護順が形成されていることを特徴とする光学的記録媒体である。

本発明で用いるエチレン・エチルアクリレート 比重合体は、エチレンとエチルアクリレートを主 要構成モノマーとして得られる共重合体であり、 エチレンとエチルアクリレートとのモノマー比率 は9:1万至6:4の範囲のものを用いるのが好 ましい。

上述の如ぐ、エチレン・エチルアクリレート共

重合体単独で保護順を形成出来るが、保護順の透視率をさらに下げ記録順の耐久性を向上させるためには、該共重合体にパラフィンワックスやママイクロクリスタリンワックス等のワックス状炭の低い、上記ワックスをブレンドすることにより、溶融液の粘度を低下させ、塗布を容易にすることにより、溶をもできる。上記ワックスの最も好ましいブレンド的理は重量比で共通合体:ワックス状炭化水影の電力によりによりである。上記ワックスの最も好ましいブレン影響をもいて、第1万至7:3の範囲のものである。以下、図面を用いて木発明を説明する。

第1乃至第3図は木発明の記録媒体の構造例を説明するための側断面図であり、第4図は従来の記録媒体に関する同様の図である。各図において、1は基板、2は下地層、3は光メモリー材料層、4はエチレン・エチルアクリレート共通合体を主成分とする保護限、5は従来技術による保護版層、6は接着削層である。

第3図にみられる如く、2つの記録層が対向するように接着例で貼り合わせた構造のもの、また

金服は塗布されるとすぐに記録層および基板側へ 然伝導が起り、瞬時に冷却圏化して保護膜4が形 成され、かくて本発明の光学的記録媒体が得られ た。

## 灾施例 2

以下に記述した方法でその模式側断面が第2図の構造の円形状の光学的記録媒体を作製した。

光メモリー材料圏を成版するまでは実施例1と 同様に行ない、その上に保護版5としてSi0を 500人以空然若法で形成した。ついで、実施例1 と同様な方法でエチレン・エチルアクリレート共 瓜合体とパラフィンワックスとの重量比が6:4 である原さ40mの混合保護版4をその上に形成し て本発明の光学的記録媒体を得た。尚、保護版の 形成に要した時間は約2分であった。

比較のために第4図にその模式側断面を示す構造の光学的記録媒体を作製した。すなわちこの場合は光メモリー材料層を成膜するまでは実施例1と同様に行ない、その上に保護膜5としてSi0を3000人以空蒸着法で形成したものである。この場

その際スペーサーを介して貼り合わせた所謂エアーサンドイッチ構造のものなども、記録層上にエチレン・エチルアクリレート共順合体を主成分とする保護膜が形成されている限り、本発明の光学的記録媒体の実施照様である。

#### ( 実施例)

以下に本発明を実施例により更に詳細に説明する。

#### 実施例1

以下に記述した方法でその模式側断面が第1図 の構造のディスク状光学的記録媒体を作成した。

合の保護膜形成の所要時間は約5分であった。

得られた2つの記録媒体を45℃、95% RIIの環境 試験器中に1000時間放置後、記録層の劣化の程度 を比較したが、両者に殆ど差がなかった。

同一服厚の場合は樹脂膜の方がSiO 限にくらべて気体および水分透過量が多いにも拘らず上記の如き結果が得られたのはエチレン・エチルアクリレート共瓜合体 - ワックスの保護服を厚く成限したためと思われるが、それにも拘らず前述の如く保護限形成のための所要時間を水発明の場合はかなり類縮出来るので、その経済的効果はきわめて大きい。

#### 灾施例3

実施例2の光学的記録媒体を記録層が対向するようにゴム系のホットメルト接着剤6で貼り合わせて、その模式側断面が第3図の構造の記録媒体を作製した。このように貼り合わせ構造の記録媒体においても実施例2と同様の効果がある。

尚、上記実施例ではいずれも光磁気記録媒体で 、本発明を説明したが、記録層の種類はこれに限定 されるものではない。

#### (発明の効果)

以上説明したようにエチレン・エチルアクリ レート共低合体を保護膜に使った場合には従来の 無機保護膜に比べて記録感度が向上しコスト的に も打利である。义、従来から使われている行キ保 護順に比べても記録層の保護性能が高く加熱溶融 して塗布し、常温にもどると固化するため短時間 で成膜でき、コスト的に打利である。

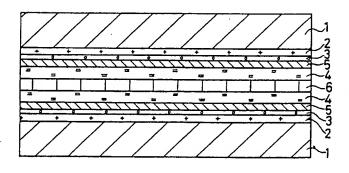
#### 4.図前の簡単な説明

第1~3図および第4図は、本発明および従来 の光学的記録媒体の構造を、それぞれ模式的に示 した側断而図である。

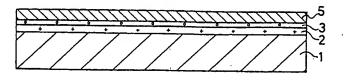
- 1 … … 其板、
- 2 … … 下地形、
- 3 ……光メモリー材料層、
- 4……エチレン・エチルアクリレート共重合体 を主成分とする保護膜層、
- 5 … … 従来技術による保護別、
- 6 … … 接着剂剂。

1 1

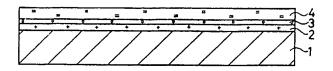
第 3 図



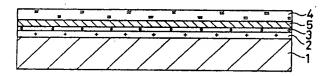
## 第 4 図



## 第 1 図



第 2 図



手統 補正 鬱 (自発)

昭和61年 6月 3日

特許庁長官 殿

- 昭和61年 特許願 第 46235号 1. 事件の表示
- 2.発明の名称 光学的記録媒体
- 3.補正をする者 事件との関係 出願人 キヤノン株式会社

4.代 理 人

住所 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル8階

氏名 弁理士(7021)若





5.補正の対象

明細世の発明の詳細な説明の欄



## 6.福正の内容

- 1) 明細書第6頁第9行目に「透湿性が低く」とあるを「透湿性や気体透過性が低く」と訂正する。
- 2) 明細書第8頁下から第6行目に「価値層」とあるを「下地層」と訂正する。